

# EUROPEAN PATENT OFFICE

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 2000137442  
PUBLICATION DATE : 16-05-00

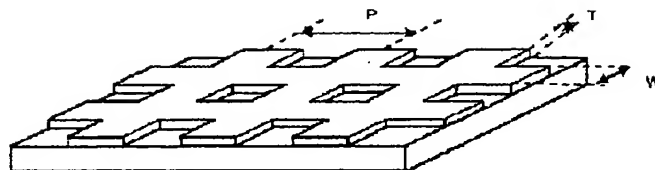
APPLICATION DATE : 26-08-99  
APPLICATION NUMBER : 11239627

APPLICANT : SUMITOMO CHEM CO LTD;

INVENTOR : HONDA SATOSHI;

INT.CL. : G09F 9/00 B32B 7/02 G02B 1/10  
G02B 5/22

TITLE : OPTICAL FILTER FOR DISPLAY



ABSTRACT : PROBLEM TO BE SOLVED: To effectively cut off electromagnetic waves and near infrared rays without decreasing the brightness of a display screen by providing a lattice type conductive thin film whose lattice interval and thickness are less than specific values on at least one surface of a transparent substrate whose mean light-beam transmissivity is less than a specific value.

SOLUTION: The transparent substrate is provided with a lattice type conductive thin film on at least one surface. The lattice interval (P) of this conductive thin film is  $\leq 200 \mu\text{m}$  and, preferably, 80 to  $200 \mu\text{m}$ . The thickness (T) of the conductive thin film is  $\leq 20 \mu\text{m}$  and, preferably 1 to  $20 \mu\text{m}$  and more preferably 5 to  $20 \mu\text{m}$ . The line width (W) of the lattice of the conductive thin film is normally 5 to  $50 \mu\text{m}$  and, preferably, 10 to  $30 \mu\text{m}$ . The opening rate of the lattice of the conductive thin film is  $\geq 60\%$  and, preferably  $\geq 70\%$  and more preferably 80%.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2000-137442  
(P2000-137442A)

(43) 公開日 平成12年5月16日 (2000.5.16)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テマコード* (参考)
G 0 9 F 9/00	3 0 9	G 0 9 F 9/00	3 0 9 A
	3 0 7		3 0 7 Z
B 3 2 B 7/02	1 0 3	B 3 2 B 7/02	1 0 3
G 0 2 B 1/10		G 0 2 B 5/22	
5/22		1/10	Z
審査請求 未請求 請求項の数4 O L (全 9 頁)			

(21) 出願番号 特願平11-239627

(22) 出願日 平成11年8月26日 (1999.8.26)

(31) 優先権主張番号 特願平10-240142

(32) 優先日 平成10年8月26日 (1998.8.26)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000002093

住友化学工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

(72) 発明者 上田 佳代子

大阪府高槻市塚原二丁目10番1号 住友化学工業株式会社内

(72) 発明者 本多 聡

愛媛県新居浜市惣開町5番1号 住友化学工業株式会社内

(74) 代理人 100093285

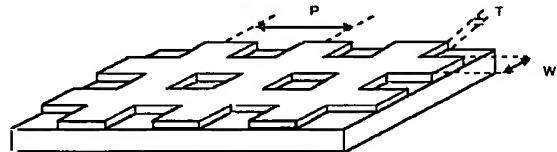
弁理士 久保山 隆 (外2名)

(54) 【発明の名称】 ディスプレイ用光学フィルター

(57) 【要約】

【課題】 表示画面の明るさをあまり低下させることなく有効に電磁波を遮蔽し、しかも近赤外線を遮蔽し得る光学フィルターを提供する。

【解決手段】 波長800nm～1000nmにおける平均光線透過率が30%以下である透明基板の少なくとも一方の面に、格子間隔が200μm以下であり、厚みが20μm以下である格子状導電性薄膜が設けられていることを特徴とするディスプレイ用光学フィルター。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】波長800nm～1000nmにおける平均光線透過率が30%以下である透明基板の少なくとも一方の面に、格子間隔が200μm以下であり、厚みが20μm以下である格子状導電性薄膜が設けられてなることを特徴とするディスプレイ用光学フィルター。

【請求項2】透明基板が透明樹脂またはガラスからなる請求項1に記載のディスプレイ用光学フィルター。

【請求項3】格子状導電性薄膜が、格子状導電性薄膜が設けられたフィルムを透明基板に積層することにより透明基板の少なくとも一方の面に設けられている請求項1に記載のディスプレイ用光学フィルター。

【請求項4】格子状導電性薄膜の線幅が5μm～50μmである請求項1に記載のディスプレイ用光学フィルター。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、ディスプレイ用光学フィルターに関する。

## 【0002】

【従来の技術】プラズマディスプレイは平面状で大型のディスプレイ（画像表示装置）として広く用いられており、例えば斜め80°の方向からも十分に表示画面を認識することも可能な視野角の広いディスプレイとしても有用である。かかるプラズマディスプレイの表示画面からは近赤外線や電磁波が発生するため、この近赤外線や電磁波を遮蔽する機能を有するディスプレイ用光学フィルターをその前面に装着して使用することが好ましい。

【0003】従来から、このようなディスプレイ用光学フィルターとして、近赤外線を選択的に吸収する透明基板に導電性メッシュが積層されたものが提案されている。ここで、導電性メッシュとは、導電性繊維が織られてなるものであり、導電性メッシュの格子間隔は、これが小さいと、モアレがより発生し難くなると共に、電磁波遮蔽効果をより向上し得るので好ましい。

【0004】ところが、格子間隔を小さくすると表示画面全体の明るさが低下するという問題があった。かかる問題を解決するには、導電性メッシュを構成する導電性繊維の繊維径を小さくすればよいが、導電性メッシュを構成する導電性繊維径を小さくするのは困難であり、例えば繊維径が20μm以下の導電性メッシュは実用的には殆ど知られていない。また、表示画面の明るさの低下を補うためにディスプレイの表示を明るくすることも考えられるが、そのためにはディスプレイそのものの設計を変更する必要があったり、消費電力が増加する場合があるため、ディスプレイそのものを明るくすることが困難な場合もある。

## 【0005】

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明者らは、表示画面の明るさをほとんど低下させることなく有

効に電磁波および近赤外線を遮蔽し得る光学フィルターを開発するべく、鋭意検討した結果、近赤外線領域での平均光線透過率が一定値以下の透明基板の少なくとも一方の面に格子状の導電性薄膜を設けたディスプレイ用光学フィルターは、電磁波および近赤外線を有効に遮蔽し得ることを見出し、本発明に至った。

## 【0006】

【課題を解決するための手段】すなわち、本発明は、波長800nm～1000nmにおける平均光線透過率が30%以下である透明基板の少なくとも一方の面に、格子間隔が200μm以下であり、厚みが20μm以下である格子状導電性薄膜が設けられてなることを特徴とするディスプレイ用光学フィルターを提供するものである。

## 【0007】

【発明の実施の形態】本発明のディスプレイ用光学フィルターに適用される透明基板は、波長800nm～1000nmにおける平均光線透過率が30%以下である必要がある。かかる透明基板の材質は、透明樹脂であってもよいし、ガラス（無機ガラス）であってもよい。一般に、衝撃により割れることが少ない点では透明樹脂が好ましく、耐熱性の点ではガラスが好ましい。さらに、透明樹脂からなる基板とガラスからなる基板とが積層された透明基板であってもよい。

【0008】透明樹脂からなる基板は、波長800nm～1000nmにおける平均光線透過率が30%以下であればよく、例えば近赤外線を吸収する透明樹脂組成物からなる透明樹脂基板であってもよいし、近赤外線をほとんど透過する通常の透明基板に近赤外線を選択的に吸収する透明樹脂組成物からなる層が積層されてなる透明樹脂基板であってもよい。

【0009】透明樹脂組成物は、アクリル樹脂を含む透明樹脂組成物であってもよいし、ポリカーボネート樹脂を含む透明樹脂組成物であってもよいし、ポリエステル樹脂を含む透明樹脂組成物であってもよいし、トリアセチルセルロース、ジアセチルセルロースなどのセルロース樹脂を含む透明樹脂組成物であってもよいし、スチレン樹脂を含む透明樹脂組成物であってもよいが、透明性の点でアクリル樹脂を含む透明樹脂組成物が好ましく用いられる。

【0010】アクリル樹脂を含む透明樹脂組成物としては、例えば(1)リン化合物および銅化合物を含有しポリメタクリル酸メチル系重合体からなる透明樹脂組成物（特公昭62-5190号公報）、(2)銅化合物およびチオ尿素誘導体を含有する透明樹脂組成物（特開平6-73197号公報）、(3)タングステン系化合物を含有する透明樹脂組成物（USP-3647729号公報）などが挙げられる。中でも可視光線の透過率、透明基板の強度、耐久性の点で、(1)リン化合物および銅化合物を含有しポリメタクリル酸メチル系重合体からなる透明

樹脂組成物（特公昭62-5190号公報）が好ましい。

【0011】かかる透明樹脂組成物は、そのまま成形されて透明樹脂基板として用いられてもよい。上記樹脂組成物をそのまま成形して近赤外線吸収性能を有している透明樹脂基板を製造する方法としては、例えば（1）近赤外線吸収性能を有する透明樹脂組成物を押出成形法などの方法により板状に成形する方法、（2）近赤外線吸収性能を有する透明樹脂組成物の単量体混合物を注型重合させて透明基板とする方法などが挙げられる。

【0012】また、上記透明樹脂組成物は、近赤外線をほとんど透過する通常の透明基板に透明樹脂組成物層として積層されてもよい。ここで、近赤外線をほとんど透過する通常の透明基板とは、具体的には波長800nm～1000nmにおける平均光線透過率が30%を超える透明基板であって、近赤外線をほとんど透過する透明樹脂を押出成形法、キャスト成形法などの通常の方法により成形することにより製造することができる通常の透明基板である。また、かかる近赤外線をほとんど透過する透明基板は、ガラス基板であってもよい。近赤外線をほとんど透過する通常の透明基板に近赤外線を吸収する透明樹脂組成物からなる層が積層された透明樹脂基板を製造する方法としては、例えば（1）近赤外線をほとんど透過する通常の透明樹脂からなるシートもしくはフィルムまたはガラス基板の表面に、近赤外線吸収性能を有する樹脂組成物をコーティングして近赤外線を選択的に吸収する性能を有する透明樹脂組成物層を形成させる方法、（2）近赤外線をほとんど透過する通常の透明樹脂からなるシートもしくはフィルムまたはガラス基板の表面に、近赤外線を選択的に吸収する性能を有する透明樹脂組成物からなるフィルムを積層する方法、（3）近赤外線をほとんど透過する通常の透明樹脂からなるシートもしくはフィルムまたはガラス基板と近赤外線を選択的に吸収する性能を有する透明樹脂組成物からなるシートまたはフィルムを積層する方法、（4）近赤外線をほとんど透過する通常の透明樹脂からなるフィルムの表面に、近赤外線吸収性能を有する樹脂組成物をコーティングして近赤外線を吸収する性能を有する透明樹脂組成物層を形成し、次いでこのフィルムを近赤外線を近赤外線をほとんど透過する通常の透明樹脂からなるシートもしくはフィルムまたはガラス基板に積層する方法などが挙げられる。

【0013】かかる透明基板は可視光性に対して透明であることが必要であるが、波長450nm～650nmにおける平均光線透過率が50%以上であることがディスプレイの表示画面の見易さの点で好ましい。また、かかる透明基板は、着色剤、安定剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、光拡散剤、帯電防止剤、難燃化剤、離型剤、光拡散剤などの添加剤が含有されていてもよい。

【0014】透明基板の厚みは特に限定されるものでは

ないが、通常は1mm～10mm程度、好ましくは2mm～6mm程度の範囲である。1mm未満では強度の点でディスプレイ用光学フィルターとして使用しにくい傾向にあり、10mmを越えると重量などの点で実用的ではない傾向にある。

【0015】かかる透明基板は、その少なくとも一方の面に格子状の導電性薄膜が設けられている。かかる格子状導電性薄膜の格子間隔（P）は200μm以下であり、好ましくは80μm～200μmの範囲である。200μmを越えると格子状導電性薄膜が目につきやすくなって画面が見にくくなると共に電磁波を遮蔽する効果が十分とはならない傾向にある。また、格子間隔が小さいと可視光の透過率が低下してディスプレイ画面が見にくくなる傾向にあるので、実用上は80μm以上であることが好ましい。

【0016】格子状導電性薄膜の厚み（T）は20μm以下であり、好ましくは1μm～20μmの範囲、さらに好ましくは5μm～20μmの範囲である。厚みが20μmを越えると画面を斜め方向から見た場合に暗く見えて視野角が狭くなる傾向にある。また、厚みが1μm未満であると電磁波の遮蔽が不十分となる傾向にあるので、実用上は1μm以上である。

【0017】格子状導電性薄膜の格子の線幅（W）は通常5μm～50μm、好ましくは10μm～30μmの範囲である。線幅が5μm未満であると断線し易い傾向にある。また、50μmを越えると格子状の導電性薄膜が目立ち画面が見にくくなる傾向にあると共に開口率が小さくなって、画面が暗くなる傾向にある。また、格子状導電性薄膜の格子は、その開口率が60%以上、好ましくは70%以上、さらに好ましくは80%以上であることが好ましい。なお、開口率とは、ディスプレイ用光学フィルターの全面積のうち導電性薄膜に被覆されていない部分の面積の割合をいう。

【0018】かかる格子状導電性薄膜は、透明基板の表面に直接設けられていてもよい。また、格子状導電性薄膜が表面に設けられたフィルムを透明基板の表面に積層することにより透明基板の少なくとも一方の面に設けられていることが、生産性の点で好ましい。ここで、フィルムとしては、例えばポリエチレンテレフタレート（PET）フィルムなどの透明なフィルムが挙げられる。かかるフィルムの厚みは通常20μm～200μm程度の範囲である。なお、導電性薄膜の格子間隔（P）、厚み（T）、線幅（W）を図1に示す。

【0019】格子状導電性薄膜は、導電性の物質からなる薄膜が格子状に形成されてなるものであるが、例えば（1）透明基板、フィルムなどの基材の全面に亘って形成された導電性薄膜が格子状にエッチングされてなるもの、（2）透明基板、フィルムなどの基材の表面に導電性ペーストが格子状に印刷されてなるものなどが挙げられる。

【0020】基材の全面に互って形成された導電性薄膜を構成する物質としては、例えばITO（インジウムスズ複合酸化物、Indium Tin Oxide）、銅、アルミニウムなどの導電性物質の薄膜が挙げられる。導電性薄膜を全面に互って形成する方法としては、例えば蒸着、スパッタリングなどの物理的气相堆積法（PVD、Physical Vapor Deposition）により形成することができ、目的とする導電性物質の膜厚が比較的大きい場合であって導電性物質が金属である場合には、銅箔、アルミニウム箔などの導電性物質の薄膜を接着剤などによって接着することにより形成することもできる。

【0021】かかる導電性薄膜は、透明基板の表面の全面に互って直接形成されてもよいが、生産性の点では導電性薄膜が全面に互って形成されたフィルムを透明基板に積層することによって透明基板に形成されてもよい。フィルムとしては、例えばポリエステルフィルムなどが使用される。

【0022】導電性薄膜を格子状にエッチングするには通常と同様にしてエッチングすればよく、例えば耐エッチング性物質の層を薄膜の上に形成した後、耐エッチング性物質の層の一部を格子状に残して除去し、次いでエッチングすればよい。エッチングによって耐エッチング性物質が除去された部分の導電性薄膜のみが除去され、格子状に残された耐エッチング性物質の層の下に導電性薄膜はそのまま残留して格子状の導電性薄膜が形成される。残された耐エッチング性物質の層は、通常の方法により除去される。ここで、耐エッチング性物質としては、通常のエッチングに用いられると同様のもの、例えばフォトレジストなどが使用でき、目的とする格子と同じ格子状のパターンのフォトマスクを耐エッチング性物質の層に密着させた後に露光、現像、水洗、乾燥することにより、耐エッチング性物質の層を格子状に残すことができる。

【0023】また、導電性薄膜の上に耐エッチング性物質の層を格子状に形成し、次いでエッチングしてもよい。ここでエッチング性物質としては、通常と同様のレジストインキなどが使用でき、導電性薄膜の上にレジストインキを格子状に印刷したのち、エッチングすればよい。

【0024】エッチングは、通常と同様に行うことができ、例えば導電性薄膜として銅の薄膜を用いた場合には、塩化第二鉄水溶液などによってエッチングすることができる。基材フィルム上に導電性薄膜を全面に互って形成した場合には、該基材フィルムを透明基板に積層する前にエッチングを行ってもよいし、該基材フィルムを透明基板に積層した後にエッチングを行ってもよい。

【0025】エッチング後、水洗し、格子状に残った耐エッチング性物質の層を除去することによって、目的とする格子状の導電性薄膜を得ることができる。

【0026】導電性ペーストを格子状に印刷する場合に

使用される導電性ペーストとは、導電性物質の粉末とペーストとを含む混合物であって、導電性物質の粉末としては、銅粉末、アルミニウム粉末などの金属粉末が使用される。かかる導電性ペーストは様々なものが知られている。かかる導電性ペーストは、透明基板の表面に直接格子状に印刷されることによって透明基板に設けられてもよいし、導電性ペーストが格子状に印刷された基材フィルムを透明基板に積層することによって透明基板に設けられてもよい。また、十分な導電性を有する導電性薄膜とするために、印刷後の導電性ペーストの上に銅などの金属を電着させてもよい。

【0027】格子状の導電性薄膜をフィルムの表面に設けた場合には、この格子状導電性薄膜が設けられたフィルムを透明基板に積層することにより、透明基板の少なくとも一方の表面に格子状の導電性薄膜を設ける。ここでフィルムは、格子状の導電性薄膜が透明基板側となるようにして積層してもよいし、格子状の導電性薄膜の側が外側になるようにして積層してもよい。

【0028】積層に際しては、格子状の導電性薄膜が設けられたフィルムと透明基板とを重ね合せて加熱加圧してもよいし、フィルムと透明基板との接着強度を向上するために、間に接着性フィルムを重ね合せた後に加熱加圧して接着させてもよい。接着性フィルムとしては、フィルムの材質と透明基板の材質とから両者を十分な強度で接着し得るものが適宜選択される。

【0029】また、格子状の導電性薄膜が設けられたフィルムと透明基板とは接着剤層、粘着剤層を介して接着されてもよい。格子状の導電性薄膜の側が透明基板側となるように積層する場合には、接着剤層、粘着剤層を介して積層した後に加熱、加圧処理（オートクレーブ処理）を行うことが好ましい。

【0030】さらに、格子状の導電性薄膜（１）として、フィルム（２）上に接着剤によって接着された銅箔、アルミニウム箔などの金属箔（１'）をエッチングして得たものを用いる場合には、格子間に残った接着剤（３）を利用してフィルムを透明基板（４）に接着して、透明基板に格子状の導電性薄膜（１）を設けることもできる。（図２）。この場合には、格子状の導電性薄膜が透明基板側となるように基材フィルムが積層される。基材フィルムと透明基板とは、接着性フィルムを介して積層されてもよい。

【0031】かかる格子状の導電性薄膜は、透明基板の一方の面に設けられてもよいし、両面に設けられてもよい。

【0032】格子状の導電性薄膜は、格子が画面に対して上下・左右方向となるように設けられてもよいが、画面の画素のピッチと干渉してモアレが発生し易いため、斜め方向に格子が設けられるのが好ましい。

【0033】従来からの導電性メッシュにおいては、通常、導電性繊維が長手方向・幅方向に格子状に織られた

長尺物として供給されており、格子を斜めに設けるためには、かかる長尺物から斜めに導電性メッシュを切り出して用いる必要があつて、不要となる導電性メッシュが多く発生していた。しかし、上記したエッチングによる方法、印刷による方法によれば、無駄となる部分を殆ど生ずることなく格子状の導電性薄膜を設けることができるので、好ましい。

【0034】かくして得られる本発明のディスプレイ用光学フィルターは、十分な電磁波シールド性能を有しているが、さらに電磁波シールド性を向上するために、透明導電層が設けられていてもよい。透明導電層としては、例えば金属層、導電性の金属酸化物層、金属層と金属酸化物層とが積層されてなる多層の透明導電層などが挙げられる。

【0035】金属層を構成する金属としては、金、銀、白金、パラジウム、チタン、クロム、モリブデン、ニッケル、ジルコニウムなどが挙げられる。導電性の金属酸化物層を構成する金属酸化物としては、例えば酸化ケイ素、酸化チタン、酸化タンタル、酸化スズ、酸化インジウム、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛などが挙げられる。金属層と金属酸化物層とからなる多層の透明導電層を構成する金属層としては、例えば金、銀、白金、パラジウム、チタン、クロム、モリブデン、ニッケル、ジルコニウムなどからなる層が、金属酸化物層としては、例えば酸化ケイ素、酸化チタン、酸化タンタル、酸化スズ、酸化インジウム、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛などからなる層がそれぞれ挙げられる。

【0036】かかる透明導電層は、例えば蒸着、スパッタリング、イオンプレーティングなどの物理気相堆積法（PVD法）により設けることができる。透明導電層の厚みは通常30～1000nm、好ましくは50～500nm程度の範囲で、得られるディスプレイ用光学フィルターの透明性を損なわない範囲で、用いる金属または金属酸化物、多層の透明導電層とする場合には、それらの厚みの比に応じて適宜選択される。

【0037】かかる透明導電層は、格子状の導電性薄膜が形成されていない表面に直接形成されてもよいし、透明導電層が形成された基材フィルムを積層することにより設けられてもよい。

【0038】かくして得られる本発明のディスプレイ用光学フィルターは、その表面にハードコート層、防眩層、反射防止層、汚染防止層などが設けられていてもよい。

【0039】ハードコート層としては特に限定されるものではなく、例えばハードコート剤が塗布後硬化されてなる層が挙げられる。ハードコート剤としては、例えば多官能モノマーを主成分とする硬化性化合物、シリコン系架橋性樹脂、メラミン系架橋性樹脂、エポキシ系架橋性樹脂などが挙げられる。多官能モノマーとしては、例えばウレタン（メタ）アクリレート、ポリエステル（メ

タ）アクリレート、ポリエーテル（メタ）アクリレート等の（メタ）アクリロイル基を2個以上含んだ多官能重合性化合物などが挙げられる。ハードコート剤の塗布は通常のコーティング方法、具体的には、スピン塗装、浸漬塗装、ロールコート塗装、グラビアコート塗装、カーテンフロー塗装、バーコート塗装などにより行われる。ハードコート剤を予め溶剤で希釈しておくことによって、ハードコート剤の塗膜の密着性や、得られるハードコート層の密着性を向上することができ、また塗膜の厚みを調整することもできる。塗布後硬化する方法としては、例えば紫外線、電子線などの活性化エネルギー線や、熱などが挙げられ、用いるハードコート剤に応じて適宜選択される。

【0040】かかるハードコート層の中でも、耐久性や取り扱いの容易さの点でウレタンアクリレート系の樹脂原料を紫外線または電子線によって硬化させた層、シリコン系の樹脂原料を熱によって硬化させた層が好ましい。

【0041】ハードコート層の厚さは特に限定されるものではないが、1～30μmが好ましい。1μm未満であると光の干渉模様が現れ、外観上好ましくない。また30μmを越えると塗膜にひびが入るなど、膜の強度上好ましくない。

【0042】防眩層は、例えば上記のハードコート層に微粒子を含有させることによって得られる層であつて、ハードコート層の表面が凹凸となって表面の光沢が減少されたものである。この場合、通常は、ハードコート剤に微粒子を含有させたものを用いる以外にハードコート層の場合と同様に操作することにより設けることができる。微粒子としては、通常、無機化合物の微粒子が用いられ、かかる無機化合物としては、例えば、二酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、酸化スズ、一酸化ケイ素、酸化ジルコニウム、酸化チタンなどの無機酸化物を挙げることができる。

【0043】反射防止層としては特に限定されるものではなく、例えば無機酸化物、無機ハロゲン化物からなる単層または多層の反射防止層（特開平4-338901号公報、特開昭64-86101号公報、特開昭56-113101号公報など）があげられ、これは蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法などの物理気相堆積法（PVD）により形成することができる。また、含フッ素重合体（特開平7-151904号公報）からなる層などを用いることもできる。かかる反射防止層はディスプレイ用光学フィルターの表面に設けられ、ハードコート層を設けた場合には、該ハードコート層の表面に設けられる。

【0044】汚染防止層としては特に限定されるものではなく、フッ素含有化合物からなる層、シロキサン含有化合物からなる層などが適用される（特開平3-266801号公報、特公平6-29332号公報、特開平6

-256756号公報など)。かかる汚染防止層はディスプレイ用光学フィルターの表面に直接設けられ、ハードコート層が設けられた場合にはその表面に、また反射防止層が設けられた場合にはその表面に設けられる。

【0045】かかるハードコート層、防眩層、反射防止層、汚染防止層は、ディスプレイ用光学フィルターの表面に直接設けられてもよいが、格子状の導電性薄膜が設けられた側の表面に設ける場合には、導電性薄膜の高さに起因する凹凸の影響をほとんど受けることなく、光学フィルターの表面にハードコート層、反射防止層、汚染防止層を設けることができる点で、ハードコート層、防眩層、反射防止層、汚染防止層が予め設けられたフィルムを格子状の導電性薄膜の上に積層することが好ましい。なお、本発明のディスプレイ用光学フィルターにおいて、ハードコート層、防眩層、反射防止層、汚染防止層は片面に設けられてもよいし、両面に設けられてもよい。

【0046】

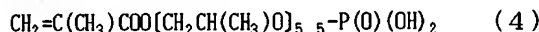
【発明の効果】本発明のディスプレイ用光学フィルターは、表示画面の明るさの低下が少なく有効に電磁波を遮蔽し、しかも近赤外線を遮蔽し得るので、特にプラズマディスプレイパネルなどの近赤外線を発生するディスプレイ用の光学フィルターとして有用である。

$$\text{電磁波遮蔽性 (dB)} = 20 \log_{10} (X_0/X) \quad (3)$$

〔式中、 $X_0$ はサンプル（ディスプレイ用光学フィルター）を入れない場合の電磁波強度を、 $X$ はサンプル（ディスプレイ用光学フィルター）を入れた場合の電磁波強度をそれぞれ示す。〕により算出した。なお、測定に用いたディスプレイ用光学フィルターは、何れもその周囲（四辺）に銅テープを貼ったものを用いた。

【0049】参考例1（透明基板の製造）

メタクリル酸メチル（78重量部）、メタクリル酸（4重量部）、化学式（4）



で示されるリン化合物（18重量部）の混合物（合計量100重量部）に、銅化合物〔水酸化銅（II）〕、1.2重量部〕、ラジカル重合開始剤〔トープチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート、0.5重量部〕を加え、2枚のガラス板（220mm×220mm、厚み10mm）とその周囲のポリ塩化ビニル製のガスケットとから構成された重合用セルに注入して、55℃で12時間、100℃で2時間加熱してアクリル系樹脂板〔大きさ200mm×200mm、厚み3mm〕を得た。このアクリル系樹脂板の光線透過率を表1に示す。

【0050】実施例1

フィルム〔厚み25μmのPETフィルム〕（2）の一方の面に接着剤層（3）を介して銅薄膜〔厚み18μm〕（1'）が積層されたフィルムから、エッチングにより格子状の銅薄膜〔厚み18μm、線幅25μm、格子間隔181μm、開口率74%〕（1）が設けられた

【0047】

【実施例】以下、実施例により本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。

【0048】なお、各実施例において得たディスプレイ用光学フィルターは、以下の方法により評価した。

（1）光線透過率

得られたディスプレイ用光学フィルターについて波長300nm～1000nmにおける光線透過率を分光光度計〔日立製作所製、自記分光光度計330型〕を用いて測定した。

（2）全光線透過率

ヘーズメーター（スガ試験機社製）を用いて測定した。

（3）反射率

自記分光光度計〔島津製作所製、MPS2000〕を用いて波長300nm～800nmの範囲での反射分光スペクトルを測定し、この結果から視感度補正反射率を求めて反射率とした。

（4）電磁波遮蔽性

プラスチックシールド材評価装置〔アドバンテスト（株）製、TR17301A〕を用いて各周波数における遮蔽性を計算式（3）

フィルム〔大きさ190mm×190mm〕を得た（図2）。このフィルムと、接着性フィルム〔鐘淵化学社製、「サンジュレン」、大きさ200mm×200mm〕と、参考例1で得たアクリル系樹脂板とを、この順で、格子状の銅薄膜と接着フィルムとが接触するようにして重ね合わせた。格子状の銅薄膜が設けられたフィルムと接着性フィルムとの間には、周囲四辺の全てに互って、銅テープ〔厚み30μm、幅10mm〕をその幅のうち5mmで重なるように配置し、加熱温度130℃、圧力40kg/cm<sup>2</sup>、加熱時間30分で加熱加圧して、ディスプレイ用光学フィルターを得た。このディスプレイ用光学フィルターの評価結果を表2、表3に示す。

【0051】このディスプレイ用光学フィルターをプラズマディスプレイの前面に装着した場合に、正面方向（法線方向）、斜め45°方向、斜め75°方向および斜め80°方向から見たときの見掛けの開口率および全光線透過率を求めた。見掛けの開口率とは、光学フィルターの全面積のうちで、斜め方向に光を透過し得る面積の割合をである。ディスプレイ用光学フィルターは、プラズマディスプレイの画面と平行になるように装着する。またディスプレイ用光学フィルターの法線方向（正面方向）を0°とする（図3）。正面方向からの開口率は74%、全光線透過率は55%であり、斜め45°方向からの見掛けの開口率は約66%、全光線透過率は約49%であり、斜め75°方向からの見掛けの開口率は約42



％、全光線透過率は約32％であり、斜め80°方向からの見掛けの開口率は約25％、全光線透過率は約19％である。

#### 【0052】実施例2

格子状の銅薄膜〔厚み18 $\mu$ m、線幅25 $\mu$ m、格子間隔181 $\mu$ m〕が設けられたフィルムに代えて、フィルム〔厚み25 $\mu$ mのPETフィルム〕の一方の面にエッチングにより格子状の銅薄膜〔厚み18 $\mu$ m、線幅25 $\mu$ m、格子間隔127 $\mu$ m、開口率65％〕が設けられたフィルム〔大きさ190mm×190mm〕を用いる以外は実施例1と同様に操作して、ディスプレイ用光学フィルターを得た。評価結果を表2、表3に示す。

#### 【0053】実施例3

格子状の銅薄膜〔厚み18 $\mu$ m、線幅25 $\mu$ m、格子間隔181 $\mu$ m〕が設けられたフィルムに代えて、フィルム〔厚み25 $\mu$ mのPETフィルム〕の一方の面にエッチングにより格子状の銅薄膜〔厚み18 $\mu$ m、線幅45 $\mu$ m、格子間隔181 $\mu$ m、開口率56％〕が設けられたフィルム〔大きさ190mm×190mm〕を用いる以外は実施例1と同様に操作して、ディスプレイ用光学フィルターを得た。評価結果を表2、表3に示す。

#### 【0054】実施例4

フィルム〔厚み25 $\mu$ mのPETフィルム〕の一方の面の全面に互って銅薄膜〔厚み18 $\mu$ m〕が形成されたフィルムからエッチングにより格子状の銅薄膜〔厚み18 $\mu$ m、線幅25 $\mu$ m、格子間隔181 $\mu$ m、開口率74％〕が設けられたフィルム〔大きさ200mm×200mm〕と、参考例1で得たアクリル系樹脂板とを、アクリル系粘着剤を介して格子状の銅薄膜側がアクリル系樹脂板側になるようにして接着し、20分間オートクレープ処理〔40℃、5kg/cm<sup>2</sup>〕して、ディスプレイ用光学フィルターを得た。評価結果を表2、表3に示す。

#### 【0055】実施例5

実施例4で得たディスプレイ用光学フィルターの、格子状の銅薄膜が設けられたフィルム側に反射防止層が設けられたフィルム〔日本油脂(株)製、「リアルック」、大きさ200mm×200mm〕を反射防止層が外側となるように粘着剤層を介して積層し、格子状の銅薄膜が設けられたフィルム側とは反対側の面に防眩層が設けられたフィルム〔大日本印刷(株)製、「エクセルマイティーAG-01」、大きさ200mm×200mm〕を防眩層が外側となるように粘着剤層を介して積層した。評価結果を表2、表3に示す。

#### 【0056】実施例6

参考例1で得たアクリル系樹脂板に、フィルム〔PETフィルム、厚み25 $\mu$ m〕の一方の面の全面に互って銅薄膜〔厚み18 $\mu$ m〕が形成されたフィルムを、銅薄膜側が外側になるようにしてアクリル系粘着剤を用いて積層したのち、エッチングによって格子状の銅薄膜〔厚み

18 $\mu$ m、線幅20 $\mu$ m、格子間隔195 $\mu$ m、開口率81％〕を設けて、ディスプレイ用光学フィルターを得た。評価結果を表2、表3に示す。

#### 【0057】比較例1

ハードコート層が設けられたフィルム〔アクリル系樹脂フィルム、ハードコート層側が外側、大きさ190mm×190mm〕と、接着性フィルム〔鐘淵化学社製、「サンジュレン」、大きさ190mm×190mm〕と、導電性メッシュ〔大和紡プロダクツ製、ポリエステル織布の表面に銅メッキを施したもの、線径52 $\mu$ m、格子間隔282 $\mu$ m、大きさ200mm×200mm〕と、参考例1で得たアクリル系樹脂板とをこの順に重ね合わせ、実施例1と同様に条件でプレスした。加熱温度130℃、圧力40kg/cm<sup>2</sup>、加熱時間30分で加熱加圧して、ディスプレイ用光学フィルターを得た。評価結果を表2、3に示す。ハードコート層が設けられたフィルムは接着性フィルム、導電性メッシュ、アクリル系樹脂板よりも小さいので、光学フィルターの周囲4辺において導電性メッシュの一部が約5mm幅で露出する様にした。このディスプレイ用光学フィルターの評価結果を表2、表3に示す。

#### 【0058】比較例2

格子状の銅薄膜〔厚み18 $\mu$ m、線幅25 $\mu$ m、格子間隔181 $\mu$ m〕が設けられたフィルムに代えて、フィルム〔厚み25 $\mu$ mのPETフィルム〕の一方の面にエッチングにより格子状の銅薄膜〔厚み25 $\mu$ m、線幅25 $\mu$ m、格子間隔181 $\mu$ m、開口率74％〕が設けられたフィルム〔大きさ190mm×190mm〕を用いる以外は実施例1と同様に操作することにより得られるディスプレイ用光学フィルターは、正面方向からの見掛けの開口率は74％、全光線透過率は55％であり、斜め45°方向からの見掛けの開口率は約62％、全光線透過率は46％であり、斜め75°方向からの見掛けの開口率は約30％、全光線透過率は約22％であり、斜め80°方向からの見掛けの開口率が約6％、全光線透過率は約4.5％である。

#### 【0059】

#### 【表1】



## 参考例1で得たアクリル系樹脂板の光線透過率

波長 (nm)	光線透過率 (%)
450	84
500	88
550	88
600	78
650	50
700	20
750	8
800	5
850	5
900	6
950	8
1000	11

【0060】

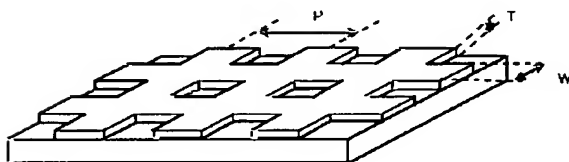
【表2】

例	電磁波周波数 (MHz)		
	30	50	100
実施例1	55	57	56
実施例2	61	67	66
実施例3	59	62	62
実施例4	55	57	56
実施例5	52	52	52
実施例6	48	48	48
比較例1	57	58	57

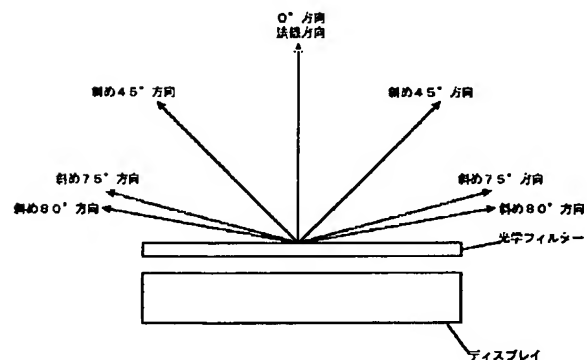
【0061】

【表3】

【図1】



【図3】



	全光線透過率 (%)	近赤外線透過率 (850 nm) (%)	反射率 (%)
--	---------------	----------------------------	------------

実施例1	55	3.4	—
実施例2	44	2.7	—
実施例3	42	2.6	—
実施例4	52	3.7	—
実施例5	58	3.9	4.3
実施例6	63	4.7	7.4
比較例1	54	3.6	—

【図面の簡単な説明】

【図1】 格子状の導電性薄膜の格子間隔、線幅、厚みを示す模式図である。

【図2】 格子状の導電性薄膜が積層された一例を示す断面模式図である。

【図3】 斜め方向からの視認性を評価する際のディスプレイおよび光学フィルターと観察方向との関係を示す模式図であり、ディスプレイを上から見た図である。

【符号の説明】

P : 格子状の導電性薄膜の格子間隔

T : 格子状の導電性薄膜の厚み

W : 格子状の導電性薄膜の線幅

1 : 格子状の導電性薄膜

1' : 金属箔

2 : フィルム

3 : 格子間に残った接着剤

4 : 透明基板

【図2】

